ATF/ATF2 超入門



大森恒彦(KEK)

加速器·物理合同 ILC 夏の合宿2013 2012年7月22日 富山市 呉羽ハイツ

下記のように多くの方からスライド、写真、図、助言などを頂きました。感謝します。 荒木さん、浦川さん、奥木さん、久保さん、黒田さん、田内さん、照沼さん、本田さん、横谷さん

ILCにおける技術開発

ILC における技術開発は高いルミノシティーを実現するための研究が主。



超伝導加速は限られた電力の中で、

- ・バンチ(1つのビーム)内に沢山の粒子(2×10¹⁰個)を詰め込む
- ・単位時間内に沢山のバンチ(毎秒6560バンチ)を加速する ために導入された技術である。

ATF / ATF2 は効率的に1つ1つのバンチが衝突できるように

- ・ 衝突点でビームを小さく絞る技術
- ・ 衝突点でのビームの位置を制御する技術

に関する研究をおこなっている。

ナノビームの実現とその制御技術



ILC: International Linear Collider

実際の配置に忠実な図



E_{cm} = 500 GeV (第1期)

LC: International Linear Collider わかりやすく並べ直した図



ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、





ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、



ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、 DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの



ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、 DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの



ATF/ATF2

注:ただしエネルギーは異なる。

ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、 DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの



ATF/ATF2 では main linac 以外のすべての要素の開発/テストが出来る。実際にそのようにしている。

ATF/ATF2 は ILC 加速器開発の重要拠点

ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、 DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの



ATF2

ATF

歴史的理由から e- 源から DR までを ATF、 Final Focus の部分をATF2 と呼ぶ

ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を除いて、 DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの



通常は ATF/ATF2 の図は上図のような向きに書く(上が北)





ATF/ATF2の主たる役割

- 1. ILC で要求されている超低エミッタンス・ビームが作れる事を 実証する(済)
- 2. ILC の最終収束系 (FF) のモデルを作って、絞り込みを実証する (ATF2)
- 3. 上記の1. と2. のビームを使って ILC に必要な様々な R/D を行なう。(あまり強調されないが非常に重要。かつ面白い)

エミッタンス入門

エミッタンスとは?

(らんぼうにいうと)ビームの中の粒子の非平行度の事。 値が小さい → 平行度が高い



粒子は加速器の中で塊(バンチと呼ぶ)を作って飛んでいる

エミッタンスとは?



エミッタンス=0



エミッタンス=有限





一点から放射状に出ているビームのエミッタンスは?





一点から放射状に出ているビームのエミッタンスは?



エミッタンス=0

レンズで平行に出来る (収差の無い理想レンズの場合) レンズで一点に 集める事も出来る

注:現実には無理

・レンズの収差

・曲げる時に放射光が出る

(生出 limit)

·量子力学的限界

エミッタンスとは?





表記上の注意

(1) m rad と書くと ミリラジアン と間違えられるので rad-m と書く事。

(2) rad は無次元数なので、非常にしばしば省略される。



それに垂直な方向の両成分がある。







ATF accelerator complex

ATF2 beam line (Jan.2009~)



Photo-cathode RF gun (electron source)







S-band Linac *Af ECS for multi-bunch beam*

ATF International Collaboration

DESY IN2P3 LAL LAPP LLR John Adams Inst. Oxford Univ. Royal Holloway Univ. Cockcroft Inst.

CERN

STFC, Daresbury Univ. of Manchester Univ. of Liverpool University College London INFN, Frascati IFIC-CSIC/UV Tomsk Polytechnic Univ.



Oversea Collaborators visiting ATF (JFY)



LBNL FNAL Cornell Univ. LLNL BNL Notre Dome Univ.

SLAC

Oversea 25 Institutes, ~70 people, ~2000 peopledays + KEK and Japanese Universities(6)

PAC'11, NY, March 30, 2011

N. Terunuma, KEK ATF Beam Instrumentation Program





世界最小のエミッタンスを実現したDR

ATFダンピングリング - 世界最小のエミッタンスを達成したリング -



ダンピングリングとは、ビームのエミッタンスを小さくすることを目的とした リング加速器で、ATFでは、ダンピングリングにビームを約0.5秒間周回 させることで、世界最小(当時)のエミッタンスを達成している。 ATFダンピングリングで工夫された点

*エキサイテーションの影響を小さくする。 放射光を出す場所、つまりカーブで(アーク部で)、 エネルギーの異なる粒子が出来るだけ近い軌道を 走るようにする。→ディスパージョンを小さくする。

*アライメントを良くする。

- *真空を良くする。
- *加速はまっすぐにする。横向きに加速するような 電場を発生させない。

ATFダンピングリング 設計上考慮された点

(1) 実際のビームは、ある程度のエネルギーの広がりがあり、 エネルギーが違う粒子は異なる平均軌道を走る。

- (2) 個々の粒子はその平均軌道の廻りで振動している。
- (3) 粒子は放射光を出すと、エネルギーを失い、新しい平均軌道の 廻りで振動を始める。(エキサイテーション)



ATFダンピングリング アーク部

実際に到達出来るエミッタンスはダンピングとエキサイテーションの せめぎ合いできまる。エキサイテーションをの影響を小さくする事 が大切。

エネルギーが異なる粒子が出来るだけ近い軌道を走る。
(> ディスパージョンを小さくする。)

偏向磁石、4極、6極が出来るだけ 密集し配置されている。

偏向磁石が偏向と収束を兼ねる (コンバインドファンクション)



垂直方向のエミッタンス

垂直方向のエミッタンスは、主に水平方向エミッタンスの回り込みで生じる。 回り込みを小さくするためには、電磁石のアライメントが重要!



架台は精密ムーバーでミクロン単位で 上下左右に可動(電動)

架台上で

- σx = 37 μm (水平方向) σy = 19 μm (垂直方向)
- σz=100 μm(進行方向)
- の精度でアライメントしている。(手動)


ATFダンピングリング 偏向磁石用真空チェンバー





ATFダンピングリング 加速部



向きのよく揃った電場で加速する

電子ビームが作るウエイク場 を吸収する"アンテナ"を持ち、 向きの良く揃った加速電場を 実現する加速空洞





注:ここにプロットされているのは"規格化エミッタンス"であって、これまで論じていたものとは少し異なる。 注:最近では放射光リングで ATF と同等、あるいは上回るエミッタンスを達成したものも出て来ている。

ATF2

ILC の最終収束系 (FF) のモデル ILC国際共同建設の雛形



国際協力によるビームラインの建設

通常の四極電磁石



最終収束電磁石



電磁石は全てムーバーに 乗っていて、ビームの軌道調整は 全てムーバーでおこなう。

軌道補正をムーバーだけで おこなうのは世界初 電磁石はSLAC(米国)が作製。

LAPP(仏国)が、システムとして構築。

国際協力によるビームラインの建設

Q-magnet



Cavity-BPM in Qs (KEK, PAL, FNAL)







ATF2:ビーム位置モニター

-ATF2では高分解能の空洞型ビーム位置モニターでビーム位置を測定する。

-空洞型ビーム位置モニターだけでビームの位置調整をする加速器は世界初。 (ILCでは、ATF2と同じ仕様になっている。)

空洞型ビーム位置モニター





ATF取り出しラインでのビーム試験では、 約17nmの位置分解能が実証された。

ATF2ビームラインとCavity BPM



ILCシンポジウム,物理学会2008春

Nanometer Beam Size Monitor at ATF2

Beam Size Measurements at ATF2-IP

Univ. Tokyo / KEK

- Solid (W,C) wire Scanners (meas. for 2um or more)
- Laser interference fringe monitor (meas. for 20nm~6um)

FFTB ~70nm(measured) -> ATF2 37nm(goal)



PAC'11, NY, March 30, 2011

N. Terunuma, KEK ATF Beam Instrumentation Program

Measurement of the vertical beam size at ATF2



PAC'11, NY, March 30, 2011

N. Terunuma, KEK ATF Beam Instrumentation Program

ATF/ATF2で進む 様々な ILC 関連 R/D

Multi-bunch electron beam structure



Number of bunches from the RF Gun is controlled by changing the Laser pulse structure.

Linac: 1.3 GeV, 1.56 Hz 1 ~ 10 bunches/pulse(train) with 5.6 ns spacing ~ 2 x 10¹⁰ electrons / bunch

Damping Ring:

It can store up to 10 bunches x 3 trains.

ILC では DR と main linac でバンチ間隔が異なる



ATF beam extraction by Fast Kicker



Demonstration of Multi-bunch Extraction



トレイン内高速フィードバック

パルス内の個々のビームをバンチと呼ぶ。 同ーパルス内で同時に加速される全てのバンチを纏めてトレインと呼ぶ。



ATFにおけるトレイン内高速フィードバックの開発

ATF ではビームが片方 (電子) しかないので、先頭のビームの位置情報を 元にトレイン内のバンチの位置を基準位置に合わせる研究をおこなっている。



ATFのバンチ間隔は約150nsと、ILCの554nsに比べて短く、 より難しいフィードバック技術が要求されている。

Beam Stabilization at the ATF2-IP

Oxford / KNU / RHUL / KEK

Challenging goals for ATF2

- 1. achieving of the 37 nm vertical beam size at IP
- 2. demonstration of the stabilization of beam in a few nanometer level at the IP.

FONT (Feedback On Nano-Second Timescales) has been developed

- as a prototype of a beam-based intra-train feedback system for the interaction point of LCs.
- Correct the impact of fast jitter sources such as the vibration of magnets.



FONT1~FONT3 Analogue feedback system for very short bunch-train LCs.

Latency FONT3(ATF) 23

PAC'11, NY, March 30, 2011

N. Tershuma, KEK ATF Beam Instrumentation Program

FONT4 & FONT5 (ATF2) Digital feedback system for long bunch-train ILC.

allow the implementation of more sophisticated algorithms

Slide 56 of 33

Beam jitter reduction by FONT5

Results of P2 → K1 loop (measured)



Four-mirror Fabry-Perot cavity R&D at ATF for pol. e+

French Japanese Collaboration

F. Labaye, E. Cormier, CELIA, CNRS Université Bordeaux 1, Bordeaux, France T. Akagai, S. Miyosohi, S. Nagata, T. Takahashi, Hishoshima University Hiroshima, Japan S. Araki, S. Funahashi, Y. Honda, T. Omori, H. Shimizu, T. Terunuma, J. Urakawa, KEK, Tsukuba, Japan J. Bonis, R. Chiche, R. Cizeron, M. Cohen, J. Colin, E. Cormier, P. Cornebise, D. Jehanno, F. Labaye, M. Lacroix, Y. Peinaud, V. Soskov, A. Variola, F. Zomer, LAL CNRS/IN2P3 Université Paris-Sud 11, Orsay, France N. Delerue] R. Flaminio, L. Pinard, LMA CNRS/IN2P3, Lyon, France



58

レーザーコンプトン方式

- ▶ 数GeVの電子ビームとレーザー光子との逆コンプトン散乱 ~ 30 MeVガンマ線.
- ▶ 円偏光レーザー光による偏極ガンマ線から偏極陽電子生成.
- ▶レーザー波長がアンジュレーター周期長よりも小さく、電子の エネルギーは数GeV程度で容易にガンマ線を生成.
- ▶ 断面積が小さい、レーザーを収束長(焦点深度)が浅い



レーザーコンプトン方式

▶原理実証実験は既に完了

proof of principle experiment M. Fukuda et al., Physical Review Letters 91, 164801 (2003) T.Omori *et* al., Physical Review Letters 96, 114801(2006)

早稲田大学・鷲尾研、首都大、成蹊大、KEKの共同研究

実用化の為には強度度向上が鍵
 レーザー光蓄積空洞を開発中
 早稲田・広島・成蹊・KEK・フランスの共同研究
 陽電子のバンチ毎蓄積も開発中(今日は省略)

レーザーコンプトン方式

フランス(LAL, CELIA)と日本(早稲田大、広大、成蹊大、KEK)で レーザー光蓄積空洞を開発中

2-Mirror Cavity --> 4-Mirror Cavity





 $\sigma_{spot} \sim 30 \text{ micron}$ $\sigma_{spot} \sim 15 \text{ micron}$ F~2000 F~4000 61 ミラー位置制御~4 pm

レーザーコンプトン方式

フランス(LAL, CELIA)と日本(早稲田大、広大、成蹊大、KEK)で レーザー光蓄積空洞を開発中

2-Mirror Cavity --> 4-Mirror Cavity



Ø_spot ~ 30 micron Ø_spot ~ 15 micron F ~ 2000 F ~ 4000 62 ミラー位置制御 ~ 4 pm



▶ リニアコライダーにとって偏極ビームは極めて重要。電子の偏極 度は80%以上。

▶ 現在のところ、80%以上の偏極電子が生成可能な技術はNEA-GaAs/GaAsP超格子フォトカソード。

VOLUME 67, NUMBER 23

PHYSICAL REVIEW LETTERS

2 DECEMBER 1991

Large Enhancement of Polarization Observed by Extracted Electrons from the AlGaAs-GaAs Superlattice

T. Omori,⁽¹⁾ Y. Kurihara,⁽¹⁾ T. Nakanishi,⁽²⁾ H. Aoyagi,⁽²⁾ T. Baba,⁽³⁾ T. Furuya,⁽¹⁾ K. Itoga,⁽¹⁾ M. Mizuta,⁽³⁾ S. Nakamura,^{(2),(a)} Y. Takeuchi,⁽¹⁾ M. Tsubata,⁽²⁾ and M. Yoshioka⁽¹⁾

⁽¹⁾KEK, National Laboratory for High Energy Physics, Oho 1-1, Tsukuba-city, Ibaraki-ken, 305 Japan
 ⁽²⁾Faculty of Science, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-city, Aichi-ken, 406 Japan
 ⁽³⁾Fundamental Research Laboratories, NEC Corporation, Miyukigaoka 34, Tsukuba-city, Ibaraki-ken, 305 Japan

(Received 13 March 1991)

We have observed a large enhancement of the spin polarization of electrons extracted from an AlGaAs-GaAs superlattice illuminated by circularly polarized light. A polarization of 71.2 $\pm 14(\pm i) \pm 610(\pm i)$

世界初の成功した超 格子フォトカソードは 日本で開発された P=71% KEK-名大-NEC

ATF/ATF2で進む様々な ILC 関連 R/Dは非常に数が 多く、そのいずれも重要である

 \rightarrow

しかし数が多すぎて、限られた時間ですべてを解説する事が出来ない。かなり省略しました。許して下さい。

その代わりと言っては何ですが、取得された博士号/修士号の数を示す事にしたいと思います。

Collaborators visiting ATF



Accelerator Test Facility, KEK

Education of the Young Researchers under the

ATFでの博士および修士論文実績

博士論文の国別集計



先端加速器試験装置(ATF)



まとめ

- 1. ATF/ATF2 は ILC から e+ 部分を除き、かつ main linac を 除いて、DR の出口に FF (Final Focus) を直接くっつけたもの。
- 2. ATF/ATF2 では main linac 以外のすべての要素の開発/テスト が出来る。実際にそのようにしている。
- 3. ILC で要求されている超低エミッタンス・ビームが作れる 事を実証する(済)。
- 4. ILC の最終収束系 (FF) のモデルを作って、絞り込みを実証する。 (ATF2)
- 5. 上記の3. と4. のビームを使って ILC に必要な様々な R/D を行なう。

まとめ

- 6. マルチバンチ/マルチトレイン ビームを扱う事が出来る。 ILC の R/D にとって非常に重要。
- 7. 多くの R/D が国際協力で進んでいる。
- 8. 特に ATF2 はビームライン全体のコンポーネントが各国の研究所 で作って持ち寄られ組み合わせて作られたもの。 つまり ILC 国際建設の雛形。



紙芝居によるエミッタンス入門



(らんぼうにいうと)ビームの中の粒子の非平行度の事。 値が小さい → 平行度が高い
エミッタンスとは?

(らんぼうにいうと)ビームの中の粒子の非平行度の事。 値が小さい → 平行度が高い



粒子は加速器の中で塊(バンチと呼ぶ)を作って飛んでいる

エミッタンスとは?

(らんぼうにいうと)ビームの中の粒子の非平行度の事。 値が小さい → 平行度が高い



粒子は加速器の中で塊(バンチと呼ぶ)を作って飛んでいる

エミッタンスとは?



エミッタンス=0



エミッタンス=有限











エミッタンス=0





エミッタンス=0 レンズで平行に出来る (収差の無い理想レンズの場合)





エミッタンス=0

レンズで平行に出来る (収差の無い理想レンズの場合) レンズで一点に 集める事も出来る

注:現実には無理

・レンズの収差

・曲げる時に放射光が出る

(生出 limit)

·量子力学的限界



レンズで絞っても(広げても)エミッタンスが変わるわけではない



エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0

エミッタンスとは?

レンズで絞っても(広げても)エミッタンスが変わるわけではない



エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0

エミッタンスとは?

レンズで絞っても(広げても)エミッタンスが変わるわけではない



エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0 エミッタンス=0

エミッタンスは(単純なビーム輸送において)保存する



エミッタンスとは?





表記上の注意

(1) m rad と書くと ミリラジアン と間違えられるので rad-m と書く事。

(2) rad は無次元数なので、非常にしばしば省略される。

エミッタンスとは?





表記上の注意

(1) m rad と書くと ミリラジアン と間違えられるので
 rad-m と書く事。

(2) rad は無次元数なので、非常にしばしば省略される。

「今のバーティカルエミッタンスは 4 ピコメーターだね」 などとつぶやくと プロっぽく きこえる。



有限な大きさの像ではいけないのか? エミッタンスが大きくても、短い焦点距離のレンズで十分に 小さく絞れば OK?



有限な大きさの像ではいけないのか? エミッタンスが大きくても、短い焦点距離のレンズで十分に 小さく絞れば OK? → ダメ



有限な大きさの像ではいけないのか?

エミッタンスが大きくても、短い焦点距離のレンズで十分に 小さく絞れば OK? → ダメ

- ・砂時計効果(s=0 以外のところでのサイズ増大によりかえって損)
- ・あまりきつく絞ると 生出 limit (曲げる時の放射光の影響) により制限
- ・レンズは衝突点から離したい(注:単純に「焦点距離=衝突点までの距離」ではない)
- ・絞り込みがキツいとレンズの収差が大きくなる

紙芝居による ダンピングリング入門

最初に:用語の説明

ダンピングリング:

エミッタンスを小さくする事を目的としたリング状加速器。 しばしば DR と略記。Damping Ring

最初に:用語の説明

ダンピングリング:

エミッタンスを小さくする事を目的としたリング状加速器。 しばしば DR と略記。Damping Ring



damping: 減衰させる事 個々の粒子がビーム中でバラバラに行なっている 横方向の振動を減衰させるのが DR の役割。

最初に:用語の説明

ダンピングリング:

エミッタンスを小さくする事を目的としたリング状加速器。 しばしば DR と略記。Damping Ring



damping: 減衰させる事 個々の粒子がビーム中でバラバラに行なっている 横方向の振動を減衰させるのが DR の役割。

間違えないように!:

dump: どっと投げ出す、投げ捨てる。 例) ダンプカー

damp: 減衰させる。 例) 自動車のサスペンションのダンパー

エミッタンスを下げる方法

電子ビームを曲げると軌道の接線方向に放射光を出す。





それぞれ自分の軌道の接線方向に放射光を出す。

エミッタンスを下げる方法

電子ビームを曲げると軌道の接線方向に放射光を出す。

詳しく見ると、個々の電子は少しづつ違う方向に運動している。 それぞれ自分の軌道の接線方向に放射光を出す。

放射光を出した電子は、その分エネルギーが小さくなる。

エミッタンスを下げる方法



向きのよく揃った電場で加速する

エミッタンスを下げる方法



向きのよく揃った電場で加速する







・曲げて放射光を出させる





・曲げて放射光を出させる



 ・
 か射光が出るとその分

 エネルギーを失う











それに垂直な方向の両成分がある。



ATF2 parameters & Goals A/B

ATF2 proposed IP parameters compared with ILC

Parameters	ATF2	ILC
Beam Energy [GeV]	1.3	250
L^{*} [m]	1	3.5 - 4.2
$\gamma \epsilon_x \text{ [m-rad]}$	3×10^{-6}	1×10^{-5}
$\gamma \epsilon_y \text{ [m-rad]}$	$3 imes 10^{-8}$	$4 imes 10^{-8}$
β_x^* [mm]	4.0	21
β_y^* [mm]	0.1	0.4
η' (DDX) [rad]	0.14	0.094
σ_E [%]	~ 0.1	~ 0.1
Chromaticity W_y	$\sim 10^4$	$\sim 10^4$

- Scaled design of ILC localchromaticity correction style optics.
- Same chromaticity as ILC optics.
- ATF2 goal for beam size is ~37nm
- ATF2 goal of 37nm, scaled to 250 GeV, would correspond to 2.7nm (~twice smaller than ILC design value of 5.7nm)
- The intermediate "ILC-scaled" milestone of ATF2 is ~80nm



すてるな!!







